



2026年6月30日

各 位

会 社 名 株式会社クオルテック
代表者名 代表取締役社長 山口 友宏
(コード：9165 東証グロース市場)
問合せ先 取締役新規事業開発部長
森本 孝貴
(TEL 072-226-7175)

経済産業省「成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）」 採択に関するお知らせ

当社は、2026年6月26日付で、経済産業省が実施する「成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）」において、当社が立命館大学と共同で推進する研究開発プロジェクト（MAPプロジェクト）が採択されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 採択について

本事業は、中小企業等が大学・公設試等と連携して行う研究開発および事業化の取組を支援するものであり、当社の本プロジェクトは、技術面および事業化可能性の両面で評価されたものと認識しております。

2. 対象プロジェクトについて

- ・テーマ：「低環境負荷のユニバーサルめっきを用いた次世代半導体用ガラスコア基板の実用化開発」
- ・概要：ミストCVDを応用した新しい成膜技術「ユニバーサルめっき」を用いて、ガラス上に低抵抗な金属銅の成膜を行う技術を開発し、大学の研究成果を融合して、次世代半導体用ガラスコア基板の実用化を目指す
- ・期間：3年間（予定）

3. 補助金の概要

- ・補助率：原則2/3以内
- ・補助期間：最長3年間
- ・補助金額：最大約1億円（共同体全体）※見込み

4. 本プロジェクトの戦略的意義

本件は、当社の中期的成長ドライバーとして位置付ける事業領域において、国の審査を通過し、技術の新規性・革新性および事業化可能性が評価された点に大きな意義があります。

5. 今後の見通し

交付補助金は、各年度において確定した交付額が営業外収益に計上される見込みです。本事業は研究開発段階にあるため、短期的な業績への影響は軽微ではありますが、将来的には当社の収益基盤の確立に寄与するものと考えております。今後、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

参考：

■ 本事業の採択に関する発表（経済産業省 中小企業庁 ウェブサイト）

<https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/saitaku/2026/260626001.html>

以上